MSC UNION 片面・両面アライナー

使用マニュアル



2008.03 作製

小西研究室 殿村

【サイボウズ】にて UNION 両面アライナーの予約をする.

※ 予約にはルールがある. 学生連絡会等で定められたルールに従って予約すること.

I. 装置立ち上げ

1.	MD (<u>M</u> echanical <u>D</u> amper) 開閉スイッチ (装置右下横)	ON
2.	配電盤 「単相 100 V」(ユニオン露光機)	ON
3.	真空ポンプ	ON
4.	露光機電源	ON
5.	水銀ランプ電源	ON

- → 「POWER」スイッチ、「START」スイッチ(長押し)の2箇所.
- → 「LAMP ON」点灯確認. 「STABLE」点灯まで待つ.



図 1. MD 開閉スイッチ



図2. 配電盤



図 3. 真空ポンプ

図 4. 露光機・水銀ランプ 電源

Ⅱ. パラメーター設定

- 1. 「RESET」(緑) ON
- 2. 「PRO」 ON
- 3. [SET] ON
 - → パラメーター表示が点滅.
- 4. 「ALIGN. GAP」、「EXP. TIME」に 所定の値 を 数字キー で入力.
 → 「SET」を押すと点滅箇所が替わる.
- 5. 「PRO」を押して 確定.



図 5. 操作盤

<u> 皿. フォトマスク取り付け</u>

(注) 慎重にマスクホルダー取り扱うこと!フォトマスクとの接触面を傷付けないこと!!

- 1. 作業スペースを確保するために、顕微鏡をゆっくり奥に押しやる.
- 2. マスクホルダーをスライドさせ、かつ丁寧に取り外して裏返し、マスクを設置.
- 3. 操作盤の「MASK」 ON

→ フォトマスクが吸着固定されると、点灯に替わる.

4. マスクホルダーを所定の位置に設置し、4箇所をねじ止めする.



図 6. マスクホルダー (5 inch 用)

<u>Ⅳ. 露光量チェック</u>

- 1. ズース露光機の照度計を準備し、ウェハーステージ上に設置する.
- 2. 露光用ヘッドにゆっくり切り替える.
- 3. 操作盤の「MAN」をONし、「EXP」ONで露光量のチェック.
 → 記録用紙に記入.

<u>V.アライメント作業</u>

【V-i】片面アライメント (各装置部品写真は両面アライメントの項参照)

- 1. 作業スペースを確保するために、露光用ヘッドから顕微鏡にゆっくり替える.
- 2. ウェハーをステージ上に設置し、「ADVANCE」2回押しで、ウェハー吸着固定.
 → 「ADVANCE」+「WAFER」でも可.(「WAFER」点灯を確認!!)
- 3. マスクホルダーをスライドさせ、所定の位置 に 吸着固定 させる.
 - → 「ADVANCE」で進み、「MASK H1」で固定.(「MASK H1」<mark>点灯</mark>を確認!!)
- 4. 「ADVANCE」 ON
 → アライメントギャップ設定値までウェハーステージ 上昇.
- 5. 「光路切り替え」を「MASK」に合わせる.
- 6. 「MASK LAMP」を最大にする.

12. 「MASK LAMP」

- 7. 顕微鏡をゆっくり手前に最後まで引き出す.
- 8. 「微動ハンドル(マスク側焦点)」、「左右ピント合わせ(マスク側視野内 左側)」を用 いて、マスクパターンにピントを合わせる.
- 9. 「対物間隔調整(マスク側視野内 右・左側 X 方向)」、「光軸合わせノブ(マスク側視 野内 右・左側 Y 方向)」を用いて、左右のアライメントマークを合わせる.
- 10. 「ウェハーステージ X/Y/0 軸移動ハンドル」を用いて、ウェハーのアライメント マークとマスクのアライメントマークを合わせる.
- 11. N2吹き上げ
 ON/OFF

→ 吹き上げる場合、ON/OFF を繰り返し、顕微鏡にてアライメント再確認.

- OFF
- 13. 顕微鏡を奥に最後までゆっくり押しやり、露光用ヘッドに切り替える.
- 14. 操作盤の「MAN」をONし、「EXP」ON で露光開始.

→ 「ADVANCE」ON でも露光可能.

- 15. 操作盤の「RESET (緑ボタン)」を押して初期状態に戻す.
- 16. マスクホルダーをスライドさせ、かつ露光用ヘッドから顕微鏡にゆっくり替え、 ウェハー取り出し.

【V-ii】両面アライメント

<u>光軸合わせ(ウェハー無し)</u>

- 1. 作業スペースを確保するために、露光用ヘッドから顕微鏡にゆっくり替える.
- 2. 「ADVANCE」2回押しで、「MASK H1」を点滅させる.
- 3. マスクホルダーをスライドさせ、所定の位置 に 吸着固定 させる.
 →「ADVANCE」で進み、「MASK H1」で固定.(「MASK H1」点灯を確認!!)
- 4. 「ADVANCE」ON → アライメントギャップ設定値までウェハーステージ 上昇.
- 5. 顕微鏡をゆっくり手前に最後まで引き出す.

【ウェハー側(下側)からの光軸を見つける】

- 1. 「光路切り替え」を「WAFER」に合わせる.
- 2. 「WAFER LAMP」を最大にする.
- 3. 「微動ハンドル(ウェハー側焦点)」、「左右ピント合わせ(ウェハー側視野内 右側)」 を用いて、マスクパターンにピントを合わせる.
- 「対物間隔調整(ウェハー側)」 : 左右の見える間隔を変更.
 「マスク X/Y/0 軸移動マイクロ」 : 左右の見える間隔は同じで移動.
 を用いて、左右のアライメントマークを合わせる.



図 7. 光路切り替え



図 8. 観察用ランプ照度調整



図 9. 微動ハンドル



図 10. 左右ピント・対物間隔



図 11. マスク X/Y/θ マイクロ

【マスク側(上側)からの光軸を見つける】

- 1. 「光路切り替え」を「MASK」に合わせる.
- 2. 「MASK LAMP」を最大にする.
- 3. 「微動ハンドル(マスク側焦点)」、「左右ピント合わせ(マスク側視野内 左側)」を 用いて、マスクパターンにピントを合わせる.
- 「対物間隔調整(マスク側視野内 右・左側 X 方向)」、「光軸合わせノブ(マスク側視 野内 右・左側 Y 方向)」を用いて、左右のアライメントマークを合わせる.

光軸合わせノブ(右側 Y方向)

光軸合わせノブ(左側 Y 方向)



左右ピント合わせ (マスク側視野内) 対物間隔調整

(左側 X方向)

対物間隔調整 (右側 X 方向) 微動ハンドル (マスク側焦点)

図 12. 微動ハンドル・左右ピント合わせ・対物間隔調整・光軸合わせノブ(マスク側)

【ウェハー側とマスク側の光軸を合わせる】

- 1. 「光路切り替え」を「OPEN」に合わせる.
- 2. 「微動ハンドル(マスク側焦点)」、「左右ピント合わせ(マスク側視野内 左側)」を 用いて、マスクパターンにピントを合わせる.
- 「対物間隔調整(マスク側視野内 右・左側 X 方向)」、「光軸合わせノブ(マスク側視野内 右・左側 Y 方向)」を用いて、ウェハー側から見たアライメントマークとマスク側から見たアライメントマークを合わせる.
- 4. 「WAFER LAMP」、「MASK LAMP」

OFF

- 5. 操作盤の「RESET (緑ボタン)」を押して、初期状態に戻す.
- 6. 顕微鏡を奥に最後までゆっくり押しやる.
- 7. マスクホルダーをゆっくりスライドさせる.

<u>光軸合わせ(ウェハー有り)、露光</u>

- ウェハーをステージ上に設置し、「ADVANCE」2回押しで、ウェハー吸着固定.
 → 「ADVANCE」+「WAFER」でも可.(「WAFER」点灯を確認!!)
- 2. マスクホルダーをスライドさせ、所定の位置 に 吸着固定 させる.
 →「ADVANCE」で進み、「MASK H1」で固定.(「MASK H1」点灯を確認!!)
- 3. 「ADVANCE」ON → アライメントギャップ設定値までステージ 上昇.
- 4. 「光路切り替え」を「WAFER」に合わせる.
- 5. 「WAFER LAMP」を最大にする.
- 6. 顕微鏡をゆっくり手前に最後まで引き出す.
- 7. 「微動ハンドル(ウェハー側焦点)」、「左右ピント合わせ(ウェハー側視野内 右側)」 を用いて、ウェハーにピントを合わせる.
- 8. 「ウェハーステージ X/Y/⁰ 軸移動ハンドル」を用いて、ウェハーのアライメント マークを見つける.
- 9. 「光路切り替え」を「OPEN」に合わせる.
- 10. 「MASK LAMP」を最大にする.
- 11. 「ウェハーステージ X/Y/0 軸移動ハンドル」を用いて、ウェハーのアライメント マークとマスクのアライメントマークを合わせる.
- 12. N2吹き上げ
 ON/OFF
 - → 吹き上げる場合、ON/OFF を繰り返し、顕微鏡にてアライメント再確認.

OFF

- 13. 「WAFER LAMP」、「MASK LAMP」
- 14. 顕微鏡を奥に最後までゆっくり押しやり、露光用ヘッドに切り替える.
- 15. 操作盤の「MAN」をONし、「EXP」ONで露光開始.

→ 「ADVANCE」ON でも露光可能.

- 16. 操作盤の「RESET (緑ボタン)」を押して初期状態に戻す.
- 17. マスクホルダーをスライドさせ、かつ露光用ヘッドから顕微鏡にゆっくり替え、 ウェハー取り出し.



図 13. ウェハーステージ X/Y/0 軸移動ハンドル

<u> VI. 装置立ち下げ</u>

1.	4 箇所ねじをはずし、フォトマスクをマスクホルダーから取り外す.	
	→ 操作盤の VACUUM「MASK」	OFF
2.	マスクホルダーを所定の位置に丁寧に戻す.	
3.	ウェハーステージにレジスト等付いていれば、エタノールできれいに	式く!
4.	マスクホルダーをウェハーステージの位置までスライドさせる.	
5.	顕微鏡をゆっくり手前に最後まで引き出す.	
6.	ウェハーステージ(X・Y方向)を各ストッパーの位置に戻す.	
	→ マイクロメーターを強引に回すことの無いように注意!	
7.	露光機電源、水銀ランプ電源(2 箇所)	OFF
8.	真空ポンプ	OFF
9.	配電盤 「単相 100 V」(ユニオン露光機用)	OFF

10. MD 開閉スイッチ

装置使用記録用紙の全項目にもれなく記入し、再度装置のチェックをして終了して下さい.

OFF